

Prensa Isotática Quente Para Investigação De Baterias De Estado Sólido

Número do item: PCIH



introdução

Descubra a avançada prensa isostática a quente (WIP) para laminação de semicondutores. Ideal para MLCC, chips híbridos e eletrónica médica. Aumenta a resistência e a estabilidade com precisão.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T	PCIH-100T
Gama de pressão	0-20T	0-40T	0-60,0 toneladas	0-100 toneladas
Diâmetro do pistão	130 mm (d) no cilindro de óleo cromado	150mm (d) em cilindro de óleo cromado	200mm (d) em cilindro de óleo cromado	220mm (d) em cilindro de óleo cromado
Processo de pressurização	Programar a pressurização - Programar a retenção - Alívio de pressão temporizado			
Tempo de retenção	1 segundo a 999 minutos	1 segundo a 999 minutos	1 segundo a 999 minutos	1 segundo a 999 minutos
Conversão da pressão	O programa converte automaticamente a pressão suportada pela amostra			
Ecrã	Ecrã LCD de 7 polegadas	Ecrã LCD de 7 polegadas	Ecrã LCD de 7 polegadas	Ecrã LCD de 7 polegadas
Temperatura de aquecimento	Temperatura ambiente-200.0C	Temperatura ambiente - 200.0C	Temperatura ambiente - 200.0C	Temperatura ambiente - 200.0C
Pressão isostática	300MPa	300MPa	300MPa	500MPa
Tamanho da câmara isostática	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ×50×150 (M×N)	Φ×50×150 (M×N)
Curso do pistão (T)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm